PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62011243 A

(43) Date of publication of application: 20.01.87

(51) Int. CI

H01L 21/66 G01R 31/26

(21) Application number: 60145832

(22) Date of filing: 04.07.85

(71) Applicant:

HITACHI ELECTRONICS ENG CO

LTD

(72) Inventor:

OZAWA FUJIO OKITSU HIKARI

(54) PROBER DEVICE HAVING TEMPERATURE CONTROL MEANS

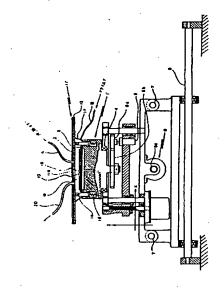
(57) Abstract:

PURPOSE: To elevate the temperature of a wafer to a fixed value rapidly with high precision by mounting an air-feeding hose and an air discharging hose and feeding and circulating a gas at a fixed temperature into a closed chamber in which the wafer is placed.

CONSTITUTION: A tempered glass board 13 releasably supported horizontally to the upper section of a table 1' driven in the X, Y, Z and θ directions while a hood 14 is fitted around the table 1', the upper end of the hood is brought into contact with the glass board 13 in a sliding manner, thus forming a closed space 15 to the upper section of the table 1'. The glass board 13 is the size capable of covering the range of the movement area of the table 1' when the table 1' is shifted in a horizontal surface. A probe card 11' is mounted onto the glass board 13. An air feeding hose 19 and an air discharging hose 20 are set up while penetrating these glass board 13 and card 11', and temperature- controlled air is fed and circulated into the space 15. Accordingly, the temperature of a wafer 3 is elevated quickly to a fixed value when the novel

wafer 3 is placed on the table 1'.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-11243

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)1月20日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26 7168-5F H-7359-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 温度制御手段を備えたプローバ装置

②特 願 昭60-145832

20出 期 昭60(1985)7月4日

⑩ 明 者 小 沢 不 二 夫

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑪出 願 人 日立電子エンジニアリ

ング株式会社

の代理 人 弁理士 秋本 正実

東京都千代田区大手町二丁目6番2号

発明の名称

温度制御手段を備えたプローバ装置 特許請求の範囲

水平な直交2輪X,Yに沿った水平面内と、垂 直軸とに沿った垂直方向と、上記と韓国りの8方 向とに精密に駆動されるXYZ8テーブル上にウ エハをチャックし、上記のウエハにプローブを接 触させて抜ウエハに構成されている半導体回路の 私気的性能を検査するプローバ装置において、被 検査物であるウェハを載置するデーブル面の上方 に、該テーブルの水平面内移動範囲をカパーし得 る大きさの板状部材を水平に支承するとともに、 前記テーブルの属語付近に筒状のフードを弾性的 に支承し、放フードの上端を前記板状部材に摺魚 せしめて、テーブル上に載置したウエハを取り囲 む密閉室を形成するとともに、前記板状部材を貫 通せしめてプローブを支承し、かつ、館配の板状 部材に送気ホース及び排気ホースを賞通固着して、 前記密閉室の中に所定温度の気体を送給、循環せ

しめるように構成したことを特徴とする、 温度制 御手政を備えたプローバ装置。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、ウエハ面に設けられている半導体四路にプローブを接触導通せしめて電気的性能を検査するプローバ装置に係り、特に所定の検査条件程度で検査を行えるように改良したプローバ装置に関するものである。

(発明の背景)

I C を製造する際、半導体ウエハの表面に多数の半導体回路(通常数10万至数100個)を配列して構成し、これを切断してそれぞれの切断片にリードを接続してモールド成形して完成 I C が得られる。

- 完成品の検査はICハンドラによって搬送しつ つICテスタによって自動的に行われる。

しかし、半導体回路に不良品が発生したときは、 なるべく初期の工程で発見、排除した方が、その 後の加工コストが節減される で経済的である。 こうした観点から、IC製造工程の途中で、ウェハ段階のICの電気的特性を検査する為、プローバ装置が用いられている。

第2回は公知のプローバ装置の一例を示す模式 的な系衣斯蘭図である。

テーブル1の上面に真空吸着ペッド2を設けて ウェハ3がチャッグされる。

上記のテーブル1は水平な底交2較ス、Yに沿って(Y軸は低面に垂直)特密に駆動され、垂直軸 Zに沿って精密に上下駆動され、かつ、Z軸回りの8方向に精密に回転駆動される構造である。

即ち、4は、テーブル1を回動自在に支承しているペアリング、5は9方向の駆動用モータである。上記のモータ5に減速元會車6aが固着され、テーブル1に減速受需車6bが取り付けられている。

7はテーブル1を支承して Y 軸方向に 案内する ガイドシャフト、 8 は Y 軸方向駆動モータ、 8 a は Y 軸方向送りネジである。

9はス軸方向ガイドシャフトである。

しかし、上に述べたように熱風、冷風を吹きつけることによってウエハ3を所定温度ならしめるには長時間を要するので検査能率を低下させる。 その上、温度精度が懸くて検査信頼性が低い。

(発明の目的)

本発明は上述の事情に載みて為されたもので、 検査能率を低下せしめることなく、迅速に。 かつ 高精度で、ウェハを所定の温度にすることのでき る、温度制御手段を聞えたプローバ装置を提供し ようとするものである。

(発明の概要)

上記の目的を逮成する為、本発明の装置は、水平な直交2輪 X、Yに沿った水平面内と、垂直 2 輪 Z に沿った水平面内と、垂直 3 向 と、上記の ウェハーブル上に ウェハ と チャックし、上記の ウェハに プローブを 接触 で は ウェハに 構成 されている 半導体 回路の 観気 的性能を 検査する テーブル面の上方に、 数テーブルの水平面内移動範囲をカバーし得る大

テーブル1上のウエハ3の上方に、対向せしめてプローブ針10。同10が配設される。はプローブ針10はプローブカード11に取り付けられている。プローブカード11は検査用の配線装板である。

上記の従来装置(第2回)を用いてウエハ3の半 郷体回路を検査するには、前記のXYZ 6 駆動手 限によってテーブル1を動かし、プローブ針10の 先端を半導体四路(ウエハ3の上面)に接触、導通 せしめて行われる。

上に述べた半導体国路の検査に当たって、製品の仕様に応じた検査条件温度が設定される。この 検査条件温度は、例えば-50℃といった低温の場合もあり、又、例えば120℃といった高温の場合 もある。

従来技術においては、上記のような低温者しく は高温でプローブ検査を行う場合、エアーノズル 12を設けてプローブ針10の先端付近に向けて熱風 又は冷弧を吹きつけ、該熱、冷風によってウエハ 3を加熱、冷却して所定温度ならしめてプローブ 検査を行っている。

きさの板状部材を水平に支承するとともに、前記 テーブルの周囲付近に筒状のフードを弾性的に立 及してはフードの上端を前記板状部材に摺触せる めて、テーブル上に載置したウエハを取り囲むを 閉室を形成するとともに、前記板状部材を貫通の しめてプローブを支承し、かつ、前記の板状部 は送気ホース及び排気ホースを貫通顕着して、前 記密閉室の中に所定温度の気体を送給、領域せし めるように排成したことを特徴とする。

〔発明の実施例〕

次に、本発明の一実施例を第1図について説明 する。

この実施例の設置は、先に説明した従来例のプローバ設置に本発明を適用して改良したもので、第2回(従来例)と同一の図面参照番号にダッシを付した X, Y, Z, 6方向に駆動されるテーブル1′は、前記従来例におけるテーブル1に対応する部材である。また、第2図と同一の図面参照番号を付した部材は前記従来例におけると同様乃至は類似の構成部材である。

テーブル 1′の上方に強化ガラス板13を水平に 支承すると共に、テーブル 1′の周囲にフード14 を設け、その上端を強化ガラス板13に摺触せしめ て、テーブル 1′の上方に密閉空間15を形成する。

上記の強化ガラス板13の大きさは、テーブル 1′が X 、 Y 軸に沿って水平面内で移動したとき、 その移動区域範囲をカバーできる大きさとする。

前記のフード14は円筒状に構成し、スプリング 16によって上方に付勢する。本例のフード14はテ フロン(高標名)を用いて強化ガラス板13に対する 家療抵抗を少なくするように、かつ、耐熱、耐冷 性に優れたようにしてある。

前記のフード14の外側に円周状のリップ17を設けてフード14の気密性を完全ならしめると共に、 該リップ17にホース18を賃達固着してドライエア を送入できるように構成する。

前記の強化ガラス板13の上にプローブカード 11'を取りつける。このプローブカード11'にはプローブ針10の先端が見えるように、ガラスを嵌め こんだ覗き窓11aを設けてある。

助を妨げる成れが有るので、そのような場合はホース18からドライエアーを供給して除着する。 (発明の効果)

以上説明したように、本発明の温度制御装置によれば、被検査物であるウエハを迅速に所定温度ならしめることができるので高能率で検査を遂行することができ、しかも該ウエハを正確に所定温度に保持することができるという優れた実用的効果を変する。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の温度制御手段を備えたプロー パ装置の一実施例を模式的に扱いた断面図である。 第2図は従来技術に係る温度制御装置を説明す る為の模式的な断面図である。

1 , 1'… X , Y , Z , 8 方向に駆動されるテーブル、2 …真空吸着ベッド、3 … 被検査物であるウエハ、10 … プローブ針、11 , 11' … プローブカード、11 a … 覗き窓、12 … エアーノズル、13 … 強化ガラス板、14 … フード、15 … 密閉空間、16 … スプリング、17 … リップ、19 … 送気ホース、20 …

前記の強化ガラス板13およびプローブカード
11'を貫通せしめて送気ホース19及び排気ホース
20を取りつけ、温度制御された空気(-50で-120で
の範囲内で任意の温度に冷し若しくは熱した空気)
を密閉空間15に送給、循環せしめ得るように構成
する。

以上の如く韓成した本実施例の装置を使用する には、所定温度の空気を送気ホース19から送入し つつ排気ホース20から流出せしめて循環させる。

暫時循環させると、密閉空間15を取り囲んでいる部材(真空吸着ベッド 2 ・強化ガラス板13・フード14)がほぼ所定塩度になる。このため、テーブル1を下降させて新しいウェハ3を置くと速やかに所定塩度になる。

また、ウエハ3に着目すると、鉄ウエハ3を取り囲んでいる雰囲気及び取り囲んでいる部材が総 べて所定温度になっているので、鉄ウエハ3は所 定温度に安定し、正確に所定温度に保持される。

密閉空間を室温以下の低温に保つ場合は、リップ17と強化ガラス級13との搭触部に繋を生じて指

俳気ホース。

特 許 出 順 人 日立電子エンジニアリング株式会社 代理人弁理士 秋 本 正 実

